

ZAKER

(China)

Toppan Photomask partners with EV Group – September 20, 2022

Toppan Photomask 与 EV Group 达成合作

(全球 TMT2022 年 9 月 20 日讯) 光掩模供应商 Toppan Photomask Co. Ltd. 与为 MEMS、纳米技术和半导体市场提供晶圆键合及光刻设备的供应商 EV Group (简称 EVG) 宣布, 两家公司已达成协议, 共同推广赋能光电产业的大批量制造 (HVM) 工艺——纳米压印光刻技术 (NIL)。此次合作旨在确立 NIL 为光电制造的行业标准生产工艺, 并加速其在 HVM 中实施, 以支持各种应用。这些应用包括增强 / 混合 / 虚拟现实耳机、智能手机、汽车传感器和医疗成像系统。



TOPPAN
TOPPAN PHOTOMASK

EV Group 和 Toppan Photomask

作为此次非排他性合作的一部分, EVG 和 Toppan Photomask 将结合各自的知识、专长和服务, 利用 Toppan Photomask 提供的主模板和 EVG 提供的设备及工艺开发服务, 提供 NIL 开发工具包, 以进一步推广 NIL 技术并提高将该技术应用于工业生产的可能性。EVG 还将在其位于奥地利总部的 EVG NIL Photonics 能力中心, 面向感兴趣的公司提供 NIL 技术和产品演示。此外, 对于有意在生产过程中使用 NIL 技术的企业, 两家公司都将对方指定为首选推荐的供应链合作伙伴。

<https://www.myzaker.com/article/63296f688e9f0921366355bc>

